## (9)日本国特許庁

# 公開特許公報

# 昭253—95588

3 特許出願公開

5 Int. Cl.²
H 01 L 35/34

識別記号

砂日本分類99(5) J 32100 D 1

庁内整理番号 6603-57 6741-51 砂公開 昭和53年(1978)8月21日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全23頁)

- 6)サーモパイルの製法

②1)特

額 昭52-7910

29出

願 昭52(1977)1月28日

70発明:

バルボ・ラーグ

アメリカ合衆国カリフオルニア

州94040マウンテンビユー市チ

エスレーアベニユー504

⑩出 願 人 コンパニー・アンデュストリエ

ル・デ・テレコミユニカシオン

・シト・アルカテル

フランス国パリー市75008リユ

・ド・ラ・ボーム12番

砂代 理 人 弁理士 木村正已

明 細 書

I. 発明の名称

サーモパイルの製法

#### 2.特許請求の範囲

1. ュ型およびp型のシリコンーゲルマニウム 合金材料を平行四辺体にのこぎり引きし、これ らのn型およびp型のシリコンーゲルマニウム 合金平行四辺体をスライスに切断し、各スライ 、の両側の大きな面を表面仕上げして各スライ スのこれらの大きな面の両方が互いに平行とな るようにし、これらのスライスを洗浄し、各ス ライスの少なくとも一方の大きな面をサーモバ イル作動温度以上の温度の軟化点を有し高抵抗 性で前記シリコンーゲルマニウム合金の熱膨張 係数に大略整合した線形熱膨張係数を有するガ ラスの粉で被覆し、とのようにガラスを被覆し た各スライスをとのガラスの軟化温度に近い温 度で焼付けてガラス粉の粒子を互いにおよび前 記スライスに局部的に結合せしめ、このように ガラスを被覆したスライスをひとつのガラス層 がふたつのシリコンーグルマニウム合金スライ

スの間に介在するようにして重ね合せてサンド ウィッチ積み重ね体を形成させ、とのようなサ ンドウイッチ積み重ね体をガラス化よつてふた つのスライスが中間のガラス層と共に結合され るような温度まで加熱し、それぞれのとれらの 熱結合サンドウイッチ積み重ね体の外側の大き な面の少なくとも片方をサンドウイッチ積み重 ね体の全体の厚さが所定の厚さとなるまで薄く 表面仕上げし、各表面仕上げしたサンドウイツ チ積み重ね体の少なくとも片面にガラス粉を被 覆し、複数個のガラス粉被覆サンドウイッチ積 み重ね体を所望するサーモパイルの型式に依存 して所定の導通型に配列して積み重ねて第1の 密封アセンプリを形成し、この第1の密封アセ ンプリを前記中間のガラス層が融解し前記シリ コンーゲルマニウム合金層が結合するまで加熱 し、この焼結した構造体を成層に垂直にスライ スして積層構造体を形成し、この積層構造体の 異なつた導通性の積層シリコンーゲルマニウム 素子の端部を相互接続して所定の電圧および電 カ出力を有するサーモバイ 包含する、シリコンーゲルマニウム合金を使う サーモバイルの製法。

- 2. 特許請求の範囲第 1 項記載の方法において、前記相互接続の工程に先立つて前記積層構造体があたかも最初のシリコンーゲルマニウム合金材料であるかのようにして前記積層構造体を再処理し、この際スライス切りのすべてを積層に 垂直に行なうようにしたことを特徴とする、サーモバイルの製法。
- 3. 特許請求の範囲第1項記載の方法において、各ガラス被覆作業に先立つて前記シリコンーがルマニウム合金材料を特別の加速材で被覆して前記ガラスと前記シリコンーがルマニウム合金との間の加速と付着とを強めたことを特徴とする、サーモバイルの製法。
- 4. 特許請求の範囲第3項記載の方法において、 前記加湿材被積工程に、前記スライスの大きな 面のすべてに望素化シリコン 81g N 14 を化学蒸 気沈着することを包含せしめたことを特徴とす

(3)

の製法。

- 8. 特許請求の範囲第1項記載の方法において、前記相互接続工程に、前記シリコンーゲルマニウム合金の熱膨張係数とは少なくとも20%異なる熱膨張係数を有する金属素子をサーモバイル第子の端部に結合することを包含せしめたことを特徴とする、サーモバイルの製法。
- 9. 特許額求の範囲第1項記載の方法において、前記相互接続工程に、金属案子を前記サーモバイル案子の両端部に取付け、このようにして得たアセンブリを前記金属が前記シリコンーゲルマニウム合金と少なくとも部分的に反応すったの表して前記金属と前記せーモバイル案子との間に低抵抗のオーミンを特徴とする、サーモバイルの製法。
- 10. 特許請求の範囲第1項記載の方法において、サーモバイルの全体を電気絶縁物中に受して絶縁を計ると共にサーモバイルを環境内の有害物質から保護することを特徴とする、サーモバイ

る、サーモバイルを法。

- 5. 特許網球の範囲第4項記載の方法において、 窒素化シリコン層の上に二酸化シリコン 810.の 被覆を化学蒸気沈着により沈着せしめることを 特徴とする、サーモバイルの製法。
- 7. 特許請求の範囲第1項記載の方法において、 前記相互接続工程に、別体のシリコン含有案子 を前記サーモバイル案子の端部に結合すること を包含させたことを特徴とする、サーモバイル

(4)

ルの製法。

- 11. 特許請求の範囲第1項記載の方法において、サーモバイルのひとつの側面に帯を掘り、この 構に金属のワイヤまたはリボンを置き、このサーモバイルおよび金属ワイヤまたはリボンを一緒に、前記金属が前記シリコンーゲルマニウム合金と共融体を形成する温度まで加熱することを包含する、サーモバイルの製法。
- 12. 特許請求の範囲第1項記載の方法において、別体の金属リード線をサーモバイルの少なくともひとつの側面に、各金属リード線の一端がサーモバイルの一端と整合し、各金属リード線の整合端部が熱素子に接続するように結合する工程を包含することを特徴とする。サーモバイルの製法。
- 13. n型および p型のシリコンーグルマニウム合金材料を平行四辺体にのこぎり切断し、このn型および p型のシリコンーグルマニウム合金平行四辺体をスライスに切断し、各スライスの両側の大きな面が互いに平行となるように表面

仕上し、このように表面仕」 ヒスライスを洗 **脅し、各スライスの一方の大きな面に高抵抗を** 有する絶縁体を被覆し、この絶縁体を前記スラ イスに結合せしめ、それぞれの結合した絶縁体 被覆スライスの外側の朱被覆の大きな面をとの スライスが所定の所望厚さとなる点まで表面仕 上し、前記絶縁体を被覆したスライスを複数個 これらのスライスが隣接するもの同志前記絶縁 体の層で分離されかつ所望のサーモバイルの型 式に従つて所定の導通型式の配置となるように 積み重ねて第1の密封アセンプリを形成させ、 この第1の密封アセンブリを結合させて中間の 絶縁体層が前記シリコンーダルマニウム合金層 を保持するようにし、相反する導通性の積層シ リコンーゲルマニウム素子の部分の少なくとも **」とつの端部を相互接続して所定の電圧と電力** 出力を有するサーモパイルを形成する工程を包 含する、シリコンーゲルマニウム合金を使うサ ーモパイルの製法。

### 3. 発明の詳細な説明

(7)

またはその両者により排出しようとする時にはこ のような構成としてある。

ひとつの従来型式の半導体サーモバイルをあげると、これはひとつまたは複数個の電気的に相互接続した熱電対から成る。これらの熱電対は直列、並列または直並列に接続した配列体としてある。 各個の熱電対は一般に一方はn型他方はp型の導

 本発明は、 無超 原理として 周知の 原理により 固体材料 (または 液体材料) 内に生ずる熱の一部を電力に変換することによつて電力を発生させる 熱電対配列体 (以下 これを サーモバイルと呼ぶ)、および このような サーモバイルの 製法に関する。 さらに詳しく は本発明は半導体 サーモバイル および その製法に関する。

(8)

ひとつの熱電対中の熱素子の寸法および形状およびひとつのサーモパイル中の熱電対の数は詳細設計で定まる。すなわち詳細設計においてはその・サーモパイルに要求される電気的出力および電圧、このサーモパイルによつで得られるまたは要求される熱量およびサーモパイル中の熱電対の作動温度が考定される。熱電気発電器の効率は一般にそのサーモパイルの熱電対を横切る温度差に比例し、

特開昭53-95588 (4)

てのようにしてたとえば数十または数百ワットでの電力レベルの電力を発生する熱電器にからないのでは数がルト程度のようなが、などを必要とする。たとえば心臓のような一般ではまり、などは、カーワットまたは、リワッの電子を出し、カーワットをは、カーワットをは、カーロのででは、カーロのでは、カーロのでは、カーロのでは、カーロのでは、カーロのでは、カーロのでは、カーロのでは、カーロのでは、カーロのでは、カーロのでは、カーロのでは、カーロのでは、カーロのでは、カーロのでは、カーロのでは、カーロのでは、カーロのには、カーロのでは、カーのでは、カーロのでは、カーのでは、カーロのでは、カーロのでは、カーロのでは、カーロのでは、カーのでは、カーロのでは、カーロのでは、カーロのでは、カーロのでは、カーロのでは、カーロのでは、カーのでは、カ

(11)

所要電圧よりもはるかに低い電圧のものか、または所要電圧出力ではあるが所要電力よりもはるかに大きな電力のものかのいずれかのサーモバイルを製造することが通常であつた。いずれの場合でもこの熱電気発電器の変換効率が犠性になる。

熱電気エネルギ変換に普通用いられる熱源は、

少せしめなくと し得ることである。 もちろん これに非常に小電力の発電器における熱電器における熱電器における熱電器における 芸電対数と等しくとも、前者においるとを意味するの はからる。 この結果前者における各個の熱素子の長さと横断面積との比は後者に比較して極端との長きなものとなる。事実、 最も普通に用いられる熱電気材料の場合には、 この比は 屋々 を端れる おびまりワット 級のものでは 展発生せ しめよびまり ワット 級のものでは 展発生せ しめよびまり、多用途に要求される電圧を直接発生せしたる。

最も普通に用いられる熱電気材料でこのようなサーモバイルを製造することが不可能な理由は、これらの材料が展々充分な機械的強度をもたず、このため高い電圧で小電力のサーモバイルとして要求される長さ対断面積の比率を極端に大きくしかつ破損の生じない熱素子を作ることができないからである。この結果、所要電力出力ではあるが

(12)

各種化石燃料、崩壊に際して発熱する放射性材料、 集束させたまたは集束させない太陽熱、原子炉に より発生する熱、各種エンジンからの廃熱などを 燃焼せしめるバーナから成る。とのような従来の 熱源のどれとも関連させて用いられるサーモパイ ルは熱源の温度と熱電気発電器の周囲環境に廃熱 を放出する熱交換器の温度との間で作動するので ある。冷い側のこの熱交換器は熱源の温度よりも 低いが周囲環境の温度よりも高い温度で作動する。 マイクロワット級またはミリワット級の電力を生 ずる最も小出力の熱電気発電器のサーモバイルは 一般にモノシリックマトリックスであつて、その 各個の熱衆子および熱電対は中間の電気絶縁層を 介して機械的または合金的に互いに結合している ものである。熱素子と熱電対との間の相互の電気 的接続は一般にサーモバイルの両端に位置せしめ る。とのサーモバイルの電気出力導線は両端部の 熟電対から出ている。モノシリックマトリックス 中に熱素子および熟電対を包含せしめる理由は、 長さ対横断面积の劉合が福端であることから各個

の熱素子が極度に機械的に弱 とである。各個 の熟案子の模断面積は一般に極端に小さい。これ はサーモバイルの寸法の鈞屈さが熱衆子の髙さを 制約するからである。との型式のサーモバイルの 構造でさえも、如何に小さな熱素子横断面機を最 も普通に使用される熱電気材料で達成できるかに ついての限界が通常存在する。既述のように、こ の限界は一定レベルの電力出力において得られる **最高電圧かまたは一定電圧において得られる最小** 電力出力かを制限する。熱源として放射性同位元 素を使用する典型的な小出力熱電気発電器を第1 図に例示してある。との図において01は外部ケ - ス、 0 2 は核熱源、 0 3 は熱絶縁体、 0 4 は熱 い側のコネクタ、05牡サーモパイル、05仕母 無部材、 0 7 は外部端子を示す。放射性同位元素 い恐らくはマイクロワント級およびミリワント級 の電力を発生する全自蔵型長寿命小型熟電気発電 器用として最も広く利用されている熱源である。

基本的には、熟電気材料を定義するのに普通用 いられる3つの特性、すなわちシーベック係数、

(15)

基いた熱電気材料の多くは内因性である。外因性の特性はn型およびp型の導電性を与えるように適当な不純物をドーブして得るものである。非常に細いワイヤの形とした金属を使つて熱電気的に電力を発生させることがある。このような金属は比較的効率の悪い熱電気材料であるが、これらを熱素子の長さに対する横断面積の比率を高くする

黙から電力を生じさせるのに通常使われる3つの一般的な外因性半導体材料のグループのそれぞ

電気抵抗および熱 を有する材料はすべて熱電 気材料であると云える。既述のように、熱電気材 料から得られる変換効率は性能指数として知られ る盘に比例する。ひとつの材料の性能指数はシー ベック係数の平方の語として、また電気抵抗と熱 伝導との徴として定められる。本発明者の研究の 結果通常の用途のものとして最も効率のよい熱電 気材料は外因性半導体である。金属および絶縁体 も外因性半導体と同じように熱を電力に変換する のに用いることができるが、これらの材料で得ら れる変換効率は外因性半導体で得られる変換効率 よりも著しく低い。しかし外因性半導体を用いた ものでも、異なつた材料では熟電気変換の能力に 相違がある。すなわち性能指数には大きな差があ る。従つて異なつた外因性半導体で得られる変換 効率は半導体によつて大きな差を生するのである。

熱電気エネルギ変換に最もよく使われる外因性 半導体はピスマスおよびテルル、鉛およびテルル を包含する化合物および合金およびけい素および ゲルマニウムの合金である。これらの金属結合に

(16)

れは伝統的にとの分野において確立された地位を 占めている。各グループの性能指数および最高動 作能力は大きく異なる。テルル化ピスマスおよび これを利用した化合物および合金は基本的には低 温材料であつて 250 ℃ないし 300 ℃程度をこえた 瘟 度 では信 頼性 をもつて 動作でき ない。 しか しこ れは低温すなわち室温近辺ではどんな材料よりも 高い最高の性組指数を有するものである。テルル 化船およびこれを利用する化合物および合金は約 500 ℃ないし 600 ℃の温度まで動作する比較的高 温の材料である。テルル化鉛を基礎とする材料の 性能指数はテルル化ヒスマスを基礎とする材料の 性能指数よりも若干低い。けい素-ゲルマニウム 合金は約1000℃の温度まで動作する。この合金の 性能指数はテルル化鉛を萎蕤とする材料の性能指 数よりも若干低い。一般に、然電気装置の変換効 率は熱電気材料の動作温度差および性能指数の両 方に比例するものであるので、外因性半導体の前 述の3つの一般的なグループは比較的満足できる 変換効率を呈するサーモバイルおよび熱電気発電 器の製造を可能にすることが、かつた。

熱電気発電器の変換効率を最適化すると、使用 した熱電気材料とは比較的関係なしに、最適発電 器効率における熟電対の熱い側の温度は発電器電 カレベルの関数となり、この発電器からの所望電 力が小さいほど発電器効率を最適化する熱い側の 温度が低くなる。一般に、小さなミリワット電力 出力範囲に設計された熟電気発電器の変換効率は、 最適変換効率において 300 ℃ないし 400 ℃程度ま たはそれ以下のサーモパイル熱側温度を有するも のである。マイクロワット出力範囲では、最適効 率に対応するサーモバイル、熱側温度は一般に 200 ℃以下である。テルル化ピスマスを基礎とす る合金および化合物およびテルル化鉛を基礎とす ろ合金および化合物、ことに前者はこのような温 皮に おいて 普通 使用 される すべ ての 熱電 気材 料 の うち最高の性能指数を有するので、これらの材料 を小電力出力熱電気発電器に用いるべきであると とは明かであろう。熱低気発電器の変換効率のみ の考慮に基づけば、この決論はさけられないもの

(19)

電圧出力を得るととは不可能であるという理由は、 とれらの材料が比較的とわれ易く弱く、そのため 長さ対横断面積の割合を充分に極端な値とした熟 素子を作ることを可能にする製造方法が採用でき ないことにある。

 前述のように、このような過程の結果、効果または寸法のいずれにおいても本当には最適化されてない電力変換システムとなる。もし電圧変換器を用いると、電力変換システムの全体の信頼性はまたぎせいにされる。これはこのシステムに電子は成部品を追加するためである。熱電気材料としてアルル化鉛およびテルル化ビスマスの合金を当な化合物を用いる小電力熱電気発電器から適当な

(20)

覆したスライスのそれぞれをガラスの軟化点に近 い温度で焼結してガラス粉の粒子を互いにおよび スライスに結合せしめる工程を包含する。その後 各ガラス被覆スライスは他のガラス被覆スライス と積み重ねてガラス層がふたつのシリコンーゲル マニウム合金スライス間にできるようにする。次 いでこのサンドウイッチ構造体を空気炉内に置き ガラスがふたつのスライスを中間のガラス層と共 に結合するに充分な温度まで加熱する。その後と のサンドウイッチ構造体の外側の大きな面を表面 仕上して全サンドウイッチ構造体が所定の厚さと なるようにする。シリコン・グルマニウム合金ス ライスをガラス値に結合した後にこのような表面 仕上を行なう目的は、スライスがもしてれらが中 間ガラス簡において支持されてない場合にはこわ れてしまう程度まで薄くするためである。

各表面仕上したサンドウイッチ構造体の少なくとも一方の面にガラス粉を被復し、 このような複数個のガラス粉被覆サンドウイッチ 構造体を所望の型のサーモバイルによつて予じめ定めた導電型

特開昭53-95588(7)

サーモバイルの寸法が極端に小型であることが 望まれる場合には、積度スライスを丁度元のシリコンーゲルマニウム合金スライスのように上述の 望に従つて再処理する。この再処理作業においては、すべてのスライス切りは積層方向に垂直に 行なつて極端に小型のサーモバイルを作るのであ

或る場合においては各ガラス被務作業に先立つ てンリコン=ゲルマニウム合金材料に特別の加强

(23)

ひとつの好適な実施例においては、相互接続は 各別のシリコン・ゲルマニウム被覆素子でなされ る。この被覆案子は単一の層として施され、次い て所望パターンにエッチングされるか、またはマ スクを介して所望パターンに沈着を行なり。全体 のサーモバイルは好適にはガラス内に入れて絶縁 計り、かつサーモパイルを周囲の汚染物質から 依護する。好適な実施例においては、サーモバイ ルの出力リード級はこのサーモパイルの冷い側に 形成したふたつの出力帶に金属のワイヤまたはリ ポンを配置してサーモパイルおよび金属ワイヤま たはリポンを、この金属がシリコンーゲルマニウ ム合金と共融体を形成するふたつの温度のうちの 低い方の温度にまで加熱する。これによつて金属 とシリコン-ゲルマニウム合金との間の部分反応 を生じて良好な電気的接触を与える。

シリコンーゲルマニウム合金の性能指数は、ミリワットおよびマイクロワット級の電力範囲の熱電気発電器で最適変換効率を得るような低温におけるテルル化鉛およびテルル化ビスマスの化合物

剤を施してガラスとりコン・ゲルマニウム合金との間の加湿と附着性とを強めるようにする。ひとつの好適な実施例においては素化シリコとを充って登素化シリコとを充ってきるが、好適には2500 オングストロームの厚さとがのことがのできるが、2000 オングストロームの厚さが、2000 オングストロームの厚さが、2000 オングストロームの厚さが、2000 オングストロームの厚さが、2000 オングストロームの厚さが、2000 オングストロームの厚さが、2000 オングストロームの厚さが一般に適当である。

サーモバイルの両端部の接続間のプリッシンクをさけるため、相互接続工程に先立つてこのサーモバイルの両端部をラッピングしてここをガラス粉を被覆してこのガラス粉をその後構造体に熱話合するのである。次いで被覆したサーモバイルの両端を再びラッピングしてラッピング中に生じた気泡または不完全部分がなくなるまで工程をくり返す。

(24)

シリコン・ゲルマニウム合金の変換効率は基本 的にはテルル化鉛およびテルル化ビスマスの合金 および化合物から得られる変換効率よりも低いが、 この差は実質的な性能指数の比較を基礎として考 えると大きくないのである。その理由は、最適変 換効率におけるサーモバイル熱側温度は他の材料 によるサーモバイルではわずかに大きいからであ る。これは、様々な技術を とするサーモバイ ルの変換効率が実質的な性能指数にきびしく茹い て考えられるものと余りかけはなれていないこと を意味する。しかし熟電気発電器変換効率におけ る差のすべては、シリコンーゲルマニウム合金を 基 麗 と する 小 電 力 発 電 器 は 電 圧 変 換 器 を 使 用 する ことなく、また適当な電圧を生じさせるような余 計な電力を発生させることなく、その電圧値を直 接的に生ぜしめることができるという事実によつ て全く無視することができるのである。前述のよ 5 に、これらの余計な電力の発生 および電圧変換 器の使用は、ともに電力変換システムの効率をそ こなりがはかりか、電力変換システムの寸法およ び信頼性をそこなりのである。シリコン・ゲルマ ニゥム合金を用いる小電力熱電気発電器の変換効 **率は、電力システム全体の考慮を基礎として他の** 熱電気材料を使用するものに比較できることを見 出した。シリコン・ゲルマニウム合金を使う小電 力熱電気発電器が他のすべての小電力熱電気発電 器に比べてはつきりとした利点と云える点は、こ

(27)

施例について詳述する。

第2図に特に示すように、本発明方法は n型お よびp型のシリコン-ゲルマニウム合金インゴツ ト10を平行四辺体12にのこぎり引きすること から開始する。との平行四辺体は所定のサーモバ イルに要求される所望の設計形状の多数の熱素子 を作るのに適当な寸法としてある。この場合各種 の工程中における損失を補償するようにひとつの サーモバイルに必要な数以上の熱衆子がとれるよ うにすることが必要である。出来上りの熱素子の 長さの方向に計つた平行四辺体の寸法は最終熱素 子の長さよりも長くしなければならない。これに よつて各種製造工程中に生する長さ方向の熱素子 の片寄りを許容するようにするのである。平行四 辺体の厚さと幅とは、任意所定の列の仕上つた熱 電対中の熱素子の数に対して適当な数のスライス に切ることができるように設定すべきである。

使用したシリコン・ゲルマニウムの原材料は限 定するわけではないが溶融成長材料、圧縮材料や よび真空鋳造材料などのどんな形のもののシリコ のような小電力 成気発電器では適当な電圧出力 を得るために失われる余計な電力を作り出すこと が不要であることである。この利点は電力変換シ ステムの寸法を全体的に小さくし、かつシステム の信頼性を増している。人体内に埋設できる医療 用法置および超小型通信システム等のような熱電 気発電器の多くの適用例において、これらの利点 は決定的なものとなる。可成り高い出力電圧を直 接的に得るととができる小電力シリコンーゲルマ ニウム熱電気発電器は従来も製作されていたが、 シリコンーゲルマニウム合金で高い電圧を直接的 に得る能力を得ながら小電力出力値の範囲を非常 に小さなミリワット およびマイクロワット 範囲内 の電力出力レベルにおいて得ることは従来はでき なかつた。

従つて本発明の目的は、ミリワットおよびマイクロワット範囲において直接的に高い電圧を得る ととができる極端に小型の半導体サーモバイルを 提供するにある。

以下本発明を添付図面に例示したその好適な実

(28)

ンーゲルマニウム合金でよい。このシリコン・ゲルマニウム合金は、任意のドーブ材料を使つて任意かつすべてのドーピングレベルにおいて「型および」型導電特性を持たせるようにドーブする。このようにして得た「型および」型のシリコン・ゲルマニウム合金インゴットは両方とも平行四辺体にのこぎり引きする。

n型およびp型のシリコンーゲルマニウム合金の平行四辺体12は次いでサーモバイル中の熱素子の設計厚さがシリコンーゲルマニウムや保ると、から、対して変して変してなると、すなわら、ではないないではないないであると、ではないではないであると、ではないではないであると、ではないではないであるというであるというである。

徴城的ラッピングを包含する任意の表面仕上技術を用いることにより、各n型およびp型のシリコン-ゲルマニウムスライス14の両面は、各ス

特開昭53-95588 (9)

ライスの大きな面16が良好な、面仕上であり、各スライスのふたつの大きな面16が平行であるように仕上げをかけられる。サーモバイル内の熱素子の設計厚さは、破損を心配することなく取扱うことができるようなスライスの厚さ以上であり、各ヵ型およびp型のシリコンーグルマニウム合金スライスは、最終の厚さが熱素子の設計厚さるのよりは、破貨なく取扱えるに適当な厚さに表面仕上げする。

既知の洗浄法によつて、たとえば化学的、 機械的およびまたは熱的な洗浄法によつて、スライス14を洗浄して、各スライスの面16に外部のよどれがついていないようにする。 このようなよごれは冷却材に由来する膜の形成およびまたは処理
丁竜中に用いられる研磨材を包含する処理工程および通常の取扱いに原因するものである。

各シリコン・ゲルマニウム合金スライスをサーモバイルに結合するのに用いられる電気絶縁材料によつては、スライス14に特別の表面被額を施してこの電気絶縁材料とシリコン・ゲルマニウム

(31)

シリコン-ゲルマニウム合金サーモバイルに用いて好結果であつたガラスは、限定するわけではないがオーエンス、イリノイス社によつて製造された EE2 および EE9 という型番の製品、キンプル社によつて製造された CV 635 という型番の製品 およびコーニング社によつて製造された 1720 という型番の製品である。色々な粒子寸法のものが

合金との間の加湿な び添着性を強めさせる。所 望により既知の化学蒸気沈治法をスライスの大き な表面の全部に窒素化シリコン SigN の被覆を沈 着するのに用いるべきである。との被覆は様々な 厚さにすることができるが、25000 オングストロ - ムの厚さが通常は適当であることが見出された。 ある場合には、窒素化シリコン層の上に二酸化シ リコン 810。の被殺を化学 蒸気沈 着で施すことが望 ましい。この場合には、二酸化シリコン値は様々 な厚さとすることができるが、通常は 2000 オン グストロームの厚さが適当である。化学蒸気沈着 は窒素化シリコンおよびまたは二酸化シリコンの 沈奢に具合よく用いることができるが、これに拘 らず他の方法によつてこれを行なつてもよいこと に注意すべきである。

ガラスの粉と液体媒質とのスラリを次に用意する。このガラス粉はサーモバイル中の電気絶縁体として使りに適する任意のガラスから成るものとすることができる。ガラスは二酸化シリコンをその主要成分のひとつとして包含するものである。

(32)

使われたが、入手容易な粒子寸法で細いものであってサーモバイルの熱素子を分離する電気絶縁体の最終厚さよりもはるかに粒径の小さいものがよい。

スラリの液体媒質は、ガラスまたはシリコンーゲルマニウム合金と化学的に反応しない任意の液状楽品でよい。 これは残査をのこさずに蒸発してしまう薬品であるべきである。ひとつの好適な薬品としてはアルミアセテートにニトロセルローズを希薄に溶した溶液があげられる。

スラリ中のガラスと液体媒質との割合は変えることができる。シリコン・ゲルマニウム合金スライスが通常はスラリを施す方法が通常はスラリのにスラリを施して被役する場合には、このスラリは通常は、このようりを被費でベースト状のものとする。沈殿法によつには、スラリは液体質中のガラス濃度を比較的希沢したものとする。

スラリ18はこれをシリコン - ゲルマニウム合

特開昭53-95588(10)

金のスライスの少なくとも つの大きな面16 にそそぐことによりまたはこれを機械的にひろげ ることにより、またはこれら両方の手段により、 仕上つたサーモバイルの各熱素子間の電気絶縁体 に所望の最終厚さよりも厚い厚さにシリコンーゲ ルマニウム合金のスライスに施される(第3A図)。 このように被覆したスライス14は乾燥せしめて スラリ18の液体媒質を蒸発させ、あとにガラス 粒子のみが残るようにする。プレーディング技術 を用いてガラス被覆したスライス.1 4 をドライブ レード処理して均一な厚さとして、ガラス被後18 の頂面がシリコン・グルマニウム合金スライス14 の表面16と平行になるようにする。この工程は 数1000分の1ミリまたはそれ以上のガラスの厚さ が仕上つたサーモパイルの電気絶縁体として望ま しい場合に通常は適当なものである。もしこれよ りも薄い厚さが熱損失を減少せしめるために望ま れるならば、このガラスの付着に次に述べる沈殿 法を用いることが普通である。

沈殿法においては、希釈したスラリすなわちガ

(35)

- グルマニウム合金スライス 1 4 にテープまたは 薄いシートの形で、またはたとえばスパカ帝により のような沈奢技術かまたは化学的な沈奢により 施すことができる。もしこのガラスをたとばガ ラステープまたはガラスシートのような方法で概 核的に施すものとすれば、このガラスは気援性ま たは後の処理工程中に残盗を残さずに分解する性 質の結合材により一時的にシリコン・グルマニウ ム合金スライスに添着しておく。

ラスの量に対し、媒質の量を非常に多くしたス ラリを容器に入れる。この容器の底部にはシリコ ンーゲルマニウム合金スライス14を互いに重な り合わないようにして敷きつめてある。液体媒質 を蒸発させる。このようにすると液体媒質中に懸 濁していたガラス粒子は容器の底部に均一に沈殿 する。従つてとこに置いたシリコンーグルマニウ ム合金スライス14の上にも均一に沈殿すること となる。スライス14に施したガラス18の厚さ は、液体媒質中に入れたガラスの量および容器中 に入れた液体媒質の量に従つて変るものである。 この工程中においては、蒸発中にスラリをかきま わさずにしずかにしておくことおよびシリコント ゲルマニウム合金のスライス14の頂面16を正 確に垂直に対して直角な姿勢としておくことが重 要である。これによつて均一な被覆厚さとシリコ ソーグルマニウム合金スライスの表面と被覆表面 の平行関係が保証され、とのスライスに附加的な 微械的処理を施す必要をなくすのである。

また他の方法としては、ガラス18はシリコン

(36)

て用いられる加熱時間は通常はその目的を選成す るに充分なだけの時間すなわち数分間程度である。 次にシリコンーゲルマニウム合金のスライスと ガラスの第1の密封複合体を形成する。 仕上つた サーモパイルにおける各熱素子の厚さはガラス被 乃したシリコン - ゲルマニウム合金スライス14 のの厚さ以下であると仮定すると、被覆をしない シリコン・ゲルマニウム合金スライスをガラス被 覆をしたスライスの上に置いて、ガラス層18が これらふたつのシリコン・ゲルマニウム合金スラ イス14の間に形成されるようにする(第3C図)。 これらの ガラス被役 スライスに よつて サンドウイ ッチ構造体20となるのである。サンドウイッチ 状に積み重ねたシリコンーゲルマニウム合金スラ イス20を適宜の結合用部材上に置き、これらを 空気炉内に収容する。適当なおもしを各サンドウ イッチ体または積層体20の上にのせ、これらを ガラスの軟化点より高い温度にまで加熱する。と の積層体はガラスが融解しシリコン-ゲルマニウ ム合金スライスに結合するのが保証されるような

特開昭53-95588 (11)

サンドウイッチ構造体の熱結合後、これらの構造体は次の処理工程において各個のシリコンーゲルマニウム合金スライスとして処理される。しかしこれに先立ちサンドウイッチ構造体の中心に対い、ガラス層のいずれの側におけるシリコンーゲルマニウム合金はたとえばラッピングまたはエッチングのような有効な表面仕上法によつてその厚さを滅じせしめる。すなわちこれによつてサンドウィッチ構造体20のシリコンーゲルマニウム合

(39)

とガラス度とが交互に存在するように積み重ねら

れるのである。これに加えてこれらのスライスは 好適には、n型およびp型のシリコン・ゲルマニ ウムスライスが、仕上つたサーモパイルに望まし い最終回路配置に依存して或る周期性をもつて積 み重ねられるようにする。たとえばもしサーモバ イルの熱業子のすべてを電気的に直列に配置した J合には、これらのスライスはn型およびp型 のスライスが交互に積重ねられるように積み重ね るのである。仕上つたサーモパイルにおける直並 列回路配置では、同じ極性のふたつのスライスが 逆の極性のふたつのスライスと交互に積み重なる ようにとれらのシリコン・ゲルマニウム合金スラ イスを積み重ねるのである。より高次の回路構成 をこのようなやり方でシリコンーゲルマニウム合 金スライスを別の積み重ねシーケンスで積み重ね ることによつて行なりことができる。この所望の 極性配置はまたサンドウイッチ構造体 2 0 の当初 の形状を考慮に入れてなすべきである。との積み 重ね体22のスライスの数は、仕上つたサーモバ

れは最終熱素子設計厚さと 金のスライスのそ なる(第3日図)。シリコン-ゲルマニウム合金 の厚さの波縮はサンドウイッチ標準体20のふた つのシリコン・ゲルマニウム合金面の間の平行関 係が維持されるようにして果されるようにすると とが重要である。次いでとのサンドウイッチ構造 体をあたかもこれがひとつのシリコン - ゲルマニ ウム合金スライスであるかのように洗浄とガラス 被覆の前述の工程に従つて処理する(第3m図)。 これらの工程の結果、各シリコン・ゲルマニウム 合金サンドウイッチ構造体のそれぞれの一方の面 にガラス被覆を有するようになる。その後ガラス の表面被覆18を有する様々なサンドウイッチ標 造体20を次のようにして積み重ねる。すなわち サンドウイッチスライスが、任意のシリコンーグ ルマニウム合金スライス14におけるガラス被覆 18が、隣接するスライスのシリコン・グルマニ ウム合金の未被預側に隣接するように積み重ねる のである(第3F図)。換言すれば、サンドウィ ツチスライスは、シリコン~ゲルマニウム合金店

(40)

イルの任意のひとつの方向に沿つて所望の熱衆子 の最終数と同じとするべきである。

このような積み重ね体をそのまま処理するか、またはこの積重体 2 2 の両端に電気絶縁体を配置してから処理してもどい。もし電気絶縁体を使うとすれば、このような電気絶縁体は通常は、積み重ねられるシリコンーゲルマニウム合金スライスと向し積方向寸法を有する薄いスライスとする。

次いでこの積み重ね体を、サンドウイツチ構造体20の熟結合について言及したのと同じやり方で熟結合する。最初の密封裸体の形成に使用したガラスよりもサンドウイッチ構造体の最初の形成には異なった構成のガラスを用いることができるが、これは必要要件ではないことがわかつた。 野寒、正確に同じ構成のガラスを両方の工程に用いるととができよう。換言すれば、最初の密封標体

(43)

たは最初の密封複合スライス26はこのあとたと えばラッピングにより表面仕上して所望の厚さと する(第5m図)。上述のように中間のガラス層 の使用によりシリコン・ゲルマニウム素子を他の 手段で可能な程度よりも一層薄くすることができ るのである。第3F図について前述したような積 み重ねの工程をくり返すことによつて第2の密封 複合体または仕上した未接触のサーモバイル28 が得られる(第5 F図)。第1 の密封複合スライ スを第2の密封処理するに当つては最終の結合に 先立つてスライス26を積み重ね体28内で正し く整合するように注意しなければならない。この 点について、サーモパイル中で所呈する最終の熱 素子シーケンスが正確に得られるようにn型およ びり型の熟素子が交互に整合するようにすること が重要である。たとえばもし最終のサーモバイル 内の熱素子の全部を電気的に直列に配列したいの であれば、第1の密封スライスを第2の密封複合 体として積み重ねる時にコ型およびり型の熱素子 が交互に並ぶようにすることが必要である。第1

**特開昭53-95588 (12)** シーケンスをサンドウイツチ の形成に用いた 構造体の結合形成に用いることは一般に何の無影 樫を与えるものではない。サーモパイルの所望の 寸法により、適当な相互接続を熱案子スライス14 の端部間に形成して、これらの熱素子の所望の直 列または並列接続を与えるととができる。しかし 極端に小型のサーモバイルでは、上述の工程を、 徴み重ね体22についてもあたかもごれか第2図 に示した 最初のインゴット10のひとつであるか のようにしてくりかえさなければならない。この ようにして積み重ね体22は積層方向に垂直にス ライス24に切断される(第4図)。このような スライス24は洗浄された後ガラス粉18で被覆 され(第5A図)、これはその後熱により焼き付 けられる(第5B図)。次いで、このようにして ガラスを彼豫した猴猫スライス24はガラスを被 題 してない 積 層 スライスとサンドウイッチ 状 に 積 み重ねられ、これらふたつの積層スライスは上述

とのようにしてできたサンドウイツチ積層体を

(44)

のやり方で熱結合させられる。

の密封スライスを結合して第2の密封複合体を作るのに用いるガラスは第1の密封複合体を作るのに用いたガラスと同じものでよい。しかし第1の密封複合体の形成に用いたガラスよりも低い軟化温度を有するガラスのような異なつた性質のガラスを用いることもできる。

特開昭53-95588:(13)

・同様なやり方で上述のように カラス被覆のスライス30の一方の側面の被覆をすることから成るものである。 従つて仕上つた第2の密封複合体28はその側面の3つに電気絶縁体18を有するものとなる。 第4番目の側面はシリコンーゲルマニウム合金のスライスとなる(第6図、第7図および第8図)。

(47)

端部間に好ましくないプリッシングを生するよう な構造体中の空隙を除去するにある。

サーモバイルのそれぞれの熱素子は電気回路を 形成するように相互接続される。 この電気回路は、 全部の熱案子を頂列に接続する頂列回路かまたは 直並列回路をなす配置に接続する回路かのいずれ かとすることができる。 これらは熱案子の相互接 モバイルをいわゆ ぎはぎ作業工程へと送ると とが必要である。この作業工程は、問題のサーモ パイルの端部に前述のいずれかの技術と同様な技 術を用いて薄いガラス層を被覆し、このガラスの 軟化温度以上の温度にまでサーモバイルを加熱す る空気炉によりガラス層をサーモパイルの端部に 結合せしめるものである。とのガラス層は次に再 び熱素子の両端部が露出するまでラッピングする。 このようにすれば、最初にあつた空隙または欠陥 はこの附加したガラスによつて密封されてしまう。 もしこのようにしてもまだ空隙または欠陥があれ は、同様の作業をもう一度またはそれ以上行なわ なければならない。このような工程はサーモバイ ルが設計長さに遊するまで、またすべての空豚お よび欠陥が許容限度内に放るまでくり返し行なわ れる。とのつぎはぎ作業に用いられるガラスはサ ーモバイルに用いたものと同じガラスかまたはこ のサーモバイルに用いたガラスよりも低い軟化温 度を有するガラスとすることができる。このつぎ はぎ作業工程の目的は、相互接続をした時熱祭子

(48)

統のふたつの基本的な方法である。これらのふた つの方法は以下において A.および B として記載す ることとする。

A. 大抵の金属はシリコン-ゲルマニウム合金 と比較的低温度で共融物を形成するかまたは高温 において化学的に反応するので、もしこのサーモ バイルの片方または両方の端部を金属対シリコン - ゲルマニウム合金接点の能力をこえた温度で使 りよりにするならばこのサーモパイルの片方また は両方の端部を半導体接点によつてそれぞれの熱 素子に接触するようにするととが必要である。ふ たつのシリコン・ゲルマニウム合金熱案子のため の半導体接点としてはシリコン、ゲルマニウムを たはシリコンとゲルマニウムとの合金のいずれか を使用する。これらのいずれの場合でも接触材料 はシリコン化せよ、グルマニウム化せよ、またシ リコンとゲルマニウムとの合金にせよ、通常は高 い導電値を持つようにドープされるものである。 これは通常行なわれることであるが、もし接点を 高温において使用するのであればこれは絶対に必 要ということではない。何故 らは上述の材料は 高温においてはそれ自体高い導電性を有するもの であるからである。ふたつの基本的な方法がサー モバイルの端部にこのような半導体接点を取付け るのに用いられる。第1の方法はこのサーモバイ ルの端部に直接に蒸着、スパッタリング、または 化学的沈着によつて材料を付着せしめる方法であ る。とのように蒸着、スパッタリングまたは化学 的な着によつて付着せしめた層には接触層の電気 抵抗を最小にするに充分な厚さを持たさなければ ならない。この厚さには絶対的な限界値といつた ものは存在しないが、一般的には熱素子間接点の 電気抵抗はできるだけ低くすべきであり、全体の 熱案子抵抗の数10%以上であつてはならない。 苌着、スパッタリングまたは 化学的 沈 着によつて **必成した層の付着性をできるだけ高めるためには** できるだけ面を滑浄にすることが重要である。た とえばもし接触材料をこのサーモバイルの端部に スパッタリングで付着せしめるならば、接触材料 の付着に先立つてパックスパッタリングを行なり

(51)

**废の非常に薄い厚さのシートの形のシリコン、ゲ** ルマニウムまたはシリコンとゲルマニウムとの合 金を使うことである。必ずしも行なわなくともよ いが、このシリコンまたはシリコン・ゲルマニウ ム合金はドープしたものとすることができる。ス ライシング、ラッピングまたはエツチングによつ て得られるとの材料のシートはその片面に蒸焙、 スパッタリングまたは化学的沈着法のいずれかに よつてゲルマニウムの付着処理を行なう。とのゲ ルマニウム層は数1000オングストロームの厚さと し、高い導電性を有するようにドーブするが、こ のドープは必ずしも必要なことではない。ゲルマ ニウムの代りに、もしこのシートがシリコンーゲ ルマニウム合金であればとのシートの材料よりも 高いゲルマニウム張度のシリコン・ゲルマニウム 合金を用いることも可能である。片面にゲルマニ ウムまたはシリコンーゲルマニウム合金の層を有 するこのシート材料を以下にのべるふたつのやり 方のいずれかによつでサーモバイルの両端部に接 触せしめる。すなわち第1のやり方としてはサー

接触材料の蒸焙、スパツタリ ことが普通であり ングまたは化学的に沈着せしめた層はサーモバイ ルの端部を横切つて連続しているので、この層を それぞれの中間熱案子の接点または電極から分離・ することが必要である。これはいくつかの異なつ た方法で行なりことができる。たとえば接触材料 の最初の付務をマスクを介して行なうようにして、 これによつて接触材料がサーモバイルの端部の所 定の場所のみに付着するようにする。このように する時は、マスクは付着に先立つて写真エッチン グの技術で用意する。また標準のマスキング技術 および写真エッチングの技術を使つてサーモバイ ルの端部において接触材料の完全な層を写真エッ チングすることもできる。またサーモパイルの両 端における接触材料の運続層はたとえば注意深く 削御されたサンドプラストまたは隣掘りなどの機 械的手段によつて回路パターンに分離することが 可能である。

サーモバイルの両端部に半導体接触を形成する 第2の方法は数ミクロンないし数10ミクロン程

(52)

回路パターン34は前述の技術のいずれかによってサーモバイルの確部に形成される。 すなわちこれには機械的な異想り、サンドプラスチング、または引かきのいずれの手段を用いてもよい。 どの手段を 用いるにしても前もつて作つたマスクを

特開昭53-95588 (15)

・ 活性する。これは各個の熱素 この時にはかく れて見えないからである。サーモバイルの両 端部 に半導体シート接点34を取付ける第2の手段は、 ゲルマニウムまたはシリコンーゲルマニウム合金 のいずれかで被覆したシートを、正確に所望の寸 法とした接触パツーとして機械的に分離すること である。シートは機械的な構掘り、のとぎり切断、 スライシングまたはエッチングの技術または任意 のその他の手段でこれらのパッドに分離され得る。 各個の接触パッドはサーモバイルの両端部の予じ め定めた位置に置かれ、このようにして、そのサ ーモバイルに所望の回路会裕度に依存してふたつ またはそれ以上の熱索子に接触するようにする。 これらのパツドはグルマニウムまたはシリコン -ゲルマニウム合金の被覆がサーモバイルに対面す 心側となるように配置される。これらの接触パッ ドを結合に先立つてサーモパイルに密着せしめる のには接触パッドをその位置に保持する付着手段 を用いるのが普通である。この付着手段は結合作 業中に残査を残さずに分解するかまたは蒸発する

(55)

合金およびガラスの熱膨張係数に可成り接近した 線形の熱態張係数を有する材料を選択することが 屢々のぞましいことではあるが、これは必ずしも 必須のことではない。この金属の電気抵抗はごく 低いものであるべきではあるが、この金属の電気 抵抗がそれほど低くない場合にはその盾の厚さを 厚くすればこの点は改善されよう。一般にこの金 ь. こサーモバイルの金属対シリコン - ゲルマニウ ム合金の抵抗は熱素子の抵抗に比較して非常に低 いものとすべきである。この金属はサーモバイル の両端にいくつかの手段のうちのひとつによつて 施すことができる。たとえば数ミクロンまたはそ れ以上の厚さの金属層を化学的沈着、蒸着または スパツタリングによつて施すことができる。これ はまたサーモパイルの両端上に薄いシートの形で 取付けることもできる。この場合この金属の薄い シートをサーモバイルの端面に押し付け、真空炉 内または不活性雰囲気炉内でとの金属のシートと シリコン・ゲルマニウム合金熱素子との間の結合 を形成するに充分な温度で焼付けるのである。こ

ものでなければなった。サーモバイルの片方は たは両方の協語では正力をこれらの接触バッドをそのが は正力をこれらの接触がで、密着では が結合作業中サーモははれたで、 が結合の正力はおもしれたで、ないですった。 ないですって、ないではれる。 ないではいいで、ないではないで、ないではないではないで、 は不力なながないで、ないではないで、 ないではないで、 ないで、 ないではないで、 ないで、 、 ないで、 ない

B. サーモバイル内の熱素子の電気的な相互接続を行なり別の方法としては上述の半導体接触の代りに金属接触を形成することがあげられる。サーモバイルのシリコンーグルマニウム合金またはガラスと低温共融体を形成しないかまたはこの最高温度より下の温度で融解しない任意の金属はする。このサーモバイルのシリコンーグルマニウム

(56)

れらの場合のすべてにおいて、接続を希望しない サーモバイル端面の部分からは金属を除去すると とが必要である。これは機械的手段または化学的 な手段、たとえば靑掘り、サンドプラスチングま たは写真エッチングで行なうことができる。この 目的のためには各種のマスキング技術を利用する ことが好適である。また別の手段としてはこのサ ーモパイル端面は予じめ所望の回路パターンの形 としたマスクを介して金属化処理することもでき よう。パルク金属接触の場合には各個の接触パッ ドは各個に用意し、それぞれサーモバイルの端部 の所望位置に置き、これを残渣を残すことなく分 解するか蒸発する材料で一時的に付着させておき これに圧力を加えて押しつけ、次いで不活性雰囲 気炉 または真空炉で適当な温度まで加熱してシリ コン・ゲルマニウム合金熱素子に結合せしめるの である。

いずれの場合でもこの工程は完全に清浄な状態 で行なうことが必要である。接触させようとする 表面をできるだけ洗滌して清浄なものとすること は良好な接触を行なわせるの。通常最も効果のあ る手段である。このためたとえばスパッタ接触の 場合には金属の付着に先立つてサーモバイルの両 端をパックスパッタすることが最もよい。化学的. 機械的および熱的な洗滌処理も行なりととができ よう。ひとつの金属をこの金属と半導体との間に 生する反応の際の温度よりも低い温度で半導体表 面に施して、その後でとの金属と半導体との界面 を反応が生じない温度で加熱してこの界面の電気 抵抗を低めることができることがわかつた。これ はことにスパッタリング、蒸着または化学的沈着 によつて形成した接触の場合に云えることであつ て、このような場合には不活性雰囲気炉または真 空炉内で短い時間適宜な温度にサーモパイルを加 執することが必要であつて、このようにして低電 気抵抗接触が可能となるのである。熱累子間接触 はすべての熱素子が直列または直並列の所望の回 路バターンとなるようになされる。回路の最外端 の熱素子36はサーモパイルの側面に結合したシ リコンーゲルマニウム合金スライスの端部 30′ に

(59)

とがてきるが、ガラス類は酸素欠乏雰囲気中で融解または軟化されると分解する傾向があるので空気炉内で行なう方がより有利である。たとえば耐火性金属から成る接触のような酸化に対して極端に感じ易い金属接触部の場合には、サーモバイル端部の密封は接触に悪影響を与えることなく空気中で具合よく行なうことができる。

接触している。 モバイルの熱素子の接触のために用いられる共通金属は限定するわけではないが、タングステン、モリプデン、ニッケル、鉄お

よびアルミニウムでよい。

特開昭53-95588 (16)

(60)

工程は真空炉または不活性雰囲気炉内で行なうと

所望により、電気出力リード線38はサーモバイルに取付けることができる。これは通常サーモバイルと一体部分をなさない圧続出力リード線を使つて行なうことができるが、これのみに限ることではない。出力リード線を取付ける場合には次のふたつの方法のうちのひとつで行なうことがで

特開昭53-95588 (17)

サーモバイルに出力リード級を取付ける第2の方法は金属ワイヤまたはリポン38をふたつの出力常32内に置き、サーモバイルをこの金属がシリコンとゲルマニウムと共に共融物を形成するふたつの温度のうちの低い方の温度にまで加熱する

(63)

このようにして出力リード線を除いてサーモバイルの全外面は内部回路から電気的に分離される。 実際上出力リード線として任意の金属を用いることができるが、この金属は好適にはタングステン、 ブラチナ、ニッケルまたは鉄とする。

サーモバイルに出力リード線を取付ける体を結合なる他の方法としてな形がある。 すなわち第2の密封なわち第2の密封なわち第2のの絶縁体にシリコンーグルマニ対象な合金のように、電気絶縁体のとの面は第2の密封積み重ね体のシリコンーが最体のとのでである。とガラスに隣接して配置される。とガラスとの複合スライスに隣接して配置される。

この第2の密封複合体の処理の完成に伴なつて ふたつの小径の金属ワイヤをふたつの電気絶線体 の一方に結合させる。これらの電気絶線体は第2 の密封複合体の頂面および底面に置くものである。 結合はふたつのワイヤが互いに平行であるように ととである。 これ り この金属とシリコンーグ ルマニウム合金との間に部分的な反応が生じ、 良好な電気的接触が得られるのである。 展々 この加熱工程中金属リード線とシリコンーグルマニウム合金との界面に圧力を加えることが行なわれる。 この工程は通常空気中または真空中または不活性雰囲気中で行なうことができる。

(64)

して行なわれる。しかしこれらのワイヤは分離し ているがサーモパイルの熱素子と同じ方向にのび ている。これらのふたつのワイヤをサーモバイル の側面に沿つて比較的短い距離だけ結合する。し かし、この結合領域はサーモバイルの側部に適宜 な機械的取付手段で取付けたワイヤの長さに合致 する充分な長さの領域とする。結合領域はサーモ バイルの一端に接近して配置され、ワイヤはこの 結合によりガラス内に完全に埋め込められている。 この目的に使用するガラスはサーモパイルの他の 所のに使う最も低い軟化温度のガラスの軟化温度 に等しいかまたはこれよりも低い軟化温度を有す る任意のガラスでよい。ワイヤの非結合端部はサ - モバイルの側部の点でこのサーモバイルからの びている。これらのワイヤの端部は出力端子とし て使用される。ふたつのワイヤの結合を完成した ら、サーモパイルはラツピング処理する。この工 榅が終ると、必要に応じ端部のつぎはぎ作業を行 ない、ふたつの金属ワイヤの端部をサーモパイル の一端の面と平らにして見えるようにする。

本発明方法で作るサーモバイルの実施例を以下

に具体的に記載する。

(1) 熱間圧延した n 型および p 型の Si 80%、Ga 20%の合金を寸法 0.96 × 0.60 × 0.51 インチの平行四辺体にの C ぎりで切る。 このような n 型および p 型のシリコン - グルマニウム合金は それぞれりんおよびほう案でドーブしたものであつ

(67)

にのせる。このアルミナの板はこれら6個のスライスが重ならないようにして収容するに充分な広を有するものとする。このアルミナ板はその表面に高さ0.010インチの突起を18個持つている。シリコンーゲルマニウム合金スライスは3つの突起が各スライスを支持するようにしてれる突起の上にのせられるのである。これらのスライスにはイーストマンク社製造の KMER というホトレジストを機械的に取付け、これを空気中で150℃において30分間キュアリングする(KMER は分解し、次の続付工程で消えてしまう)。

- (8) このように装架したシリコンーグルマニウム合金スライスおよびアルミナ板を内径 6.4 cm高さ 1.0 cmの円筒形のパイレックスガラス皿の底部に置く。
- (9) ガラスと液体媒質のスラリをこのパイレックスの皿に注ぎ、この皿を超音波振とう機にかけて、ガラスを皿内のシリコン・ゲルマニウム合金スライスに沈設せしめる。
  - 🛍 とのガラスの沈殿が完了したらスラリの液

て、室温で約1 オームーの電気抵抗を有する。

- (2) これらの n 型 および p 型の シリコン ゲルマニウム合金平行四 辺体を 0.008 × 0.96 × 0.51インチの寸法のスライスに切断する。
- (3) これらn型およびp型のシリコンーゲルマニウム合金のスライスを 0.0065 × 0.96 × 0.51インチの寸法はラッピングする。
- (4) このようなスライスの全部を、蒸留水、イ ソプロピルアルコールおよびトリクロロエチレン の客棋中で超音波をかけて次々に洗浄する。
- (5) その後キンプル社で製造された製番 OV 635 というガラスをボールミルで粉砕して 400 メッシュ以下のこまかい粉とする。
- (6) このガラス粉と液体媒質とのスラリを、インプロピルアルコール17ml、エチルアセテート17ml、ガラス粉 0.671 g の割合で混合することにより作る。
- (7) 6個の n 型のシリコンーグルマニウム合金 のスライスを 0.025 インチの厚さのアルミナの板

(68)

体媒質は蒸発せしめる。これは皿を加熱ランブの 下に置くことで急速に行なわれる。

(III アルミナ板上のシリコン-ゲルマニウム合金スライスに被覆されたガラスはこのスライスを空気炉内で7分間 625 ℃に加熱することで焼付けられる。

(2) 次いでとのように焼付けた6個の n 型シリコンーゲルマニウム合金スライスのガラス面上に未被覆の6個のp 型シリコンーゲルマニウム合金スライスを置くことによつて、6個のサンドウイッチ構造体を形成する。

「GI このサンドウイッチ構造体を30分間空気 炉内で690℃に保つことにより結合せしめる。この結合工程中271分のステンレス鋼を各サンドウィッチ構造体の上に置く。

(4) それぞれの結合したサンドウイツチ構造体のスライスのシリコン・ゲルマニウム合金の両方の厚さが 0.0015 インチとなり、しかもこのサンドウィッチ構造体の大きな側面が平行となるように結合サンドウィッチ構造体を重ね合わす(各サン

ドウィッチ構造体のガラス層に 厚さである)。

.002 インチの

四 上記の工程 6 ないし1 1 を 6 個のサンドウイッチ構造 体について反復し、ガラスがシリニンーゲルマニウム合金の n型のスライスの上に付着するようにする。

06 次いで工程 6 ないし 1 5 をくりかえして、 最終のサーモバイルを作るに充分な数の n 型 かよび p 型の シリコン・グルマニウム合金スライスを 重ね、処理工程中において若干の材料損失があつ てもよい厚さとする。

の 次いてコーニング社の型番 1720 の ガラスのプロックをのとぎりで切断して 0.96 × 0.51 × 0.0885 インチの寸法のふたつの板を形成する。

(18) 工程 6 で行なつたようにスラリを用意する。

」 型番 1720 のガラスのふたつのスライスのそれぞれの片面に工程 7 ないし1 1 と同じようにして被値する。

20 00個のサンドウイッチ構造体の積み重ねを、 各サンドウイッチ構造体のガラス面が繰りのサン

(71)

切断し、工程 6 ないし1 1 に従つて型番 C V 635 のガラスをその一側面にそれぞれ被優する。

24 工程 2 2 で得たサンドウイツチ 構造体 を工程 2 0 と同じようにして 積み 重ねるが、 この 際型 番 1720 の ガラスの 端板は 工程 2 3 のシリコンー ゲルマニウム 合金 スライスに 替え、 また 1 1 個のサンドウイッチ 構造体の代りに、 積み重ね体は12

1サンドウインチ標準体を有するようにする。 この積み重ねの間熱素子の極性は積み重ね体の底 部から頂部に行くに従い交番するように選択する。

は 工程24で得た積み重ね体を工程21に従って結合する。この際271年のおもりは216年のおもりととりかえる。

26 サーモパイルの両端部はラッピングしてこのサーモパイルが熱素子の方向に 0.8 インチの長さとなるようにする。

の もしこのサーモバイルの両端において熱素 子とガラスとの界面に空隙があれば、型番 CV 635 のガラスをサーモバイルの両端部に沈股によつて 付着せしめ、ガラスを空気炉中で 690 ℃、3 0 分 ドウィッチ構造体の 番下のサンドウィッチ構造体が外側に未被覆の町 を向けるようにして形成する。 最後に未被覆のサ ンドウィッチ構造体をこの積み重ね体の一番上に 置く。型番 1720 のガラスのふたつの被覆スライ スをこの積み重ね体の頂部および底部に配して、 その続付面を積み重ね体の最外方のサンドウィッチ構造体に隣接するようにする。

② サンドウイツチ構造体と型番 1720 のガラススライスの積み重ね体を空気炉内で 690 ℃で30 分間焼成して結合する。この際 271 グラムのステンレス鋼を積み重ね体の頂部におもしとして置く。

四 工程 1 ないし 1 6 を工程 2 1 で結合した積み重ね体について反復する。この積み重ね体は工程 1 のシリコン・ゲルマニウム合金平行四辺体の代りとなるのである。工程 2 で行なつたスライス切りをこの積み重ね体のシリコン・ゲルマニウム合金スライスの大きな面に垂直な方向に行なり。

(72)

間焼付けることによつて結合せしめる。 このサーモバイルの両端部は再びラッピングして熱案子の端部を露出させる。 この工程は空隙の数と寸法が級少限となるまでくりかえし行なわれる。

図 ふたつのシリコン・ゲルマニウム 合金スライスを 5 回の等間隔の横方向ののこぎり切断に素子に垂直)と1 回の垂直方向ののこぐり切断とに切断されるがこの切断はシリコン・ゲルマニウム合金スライスを残りのサーモバイルから分離するガラスをこれては貫通しないようにして行なりことにより、サーモバイルのふたつの対向する側面に得を形成する。

四 サーモパイルの各端部のための直列電気回路の写真製版マスクを、熱素子の全部が電気的に直列に配置されるようにかつこの電気回路がサーモパイルのふたつの側面のふたつのシリコンーグルマニウム合金スライスで終るように用意する。

図 熱素子の端子を露出するサーモパイルのふたつの端部を超高真空の環境下で 2 0 分間パック

**特期昭53-95588 (20)** 

スパッタする。 このように 各端部に 1.5 ミクロンの厚さのタングステン層を形成するのである。 (3) 標準の写真エッチング技術により、サーモパイルの各端部のタングステンを、好ましくない 所のタングステンを除去することにより所望の電気回路にエッチングする。

Ø サーモバイルの増部の寸法に等しい寸法で厚さが 0.0665 インチのシリコン・ゲルマニウム合金のスライスふたつを用意し、各スライスに工程6 ないし1 1 に従つて型番 C ▼ 635 のガラスを片面に被覆する。

・63) シリコン・ゲルマニウム合金のスライスを 空気炉中で5分間 670℃で焼ぐ。

(4) これらのシリコン・グルマニウム合金スライスをサーモバイルの両端部に、アルゴン雰囲気 ヤで 690 ℃、30 分間サーモバイルの上に100 クラムのおもしをのせて加熱して結合する。

図 型番 1720 の ガラススライス を結合させた サーモバイルの両端を、この型番 1720 のガラス の厚さが 0.0885 インチないし 0.005 インチに仮少

(75)

サーモバイルを本発明のように小型のものとすることができることのひとつの重要な利点は、 異なつた材料の線形熱膨張係数が比較的問題とならなくなることである。これは材料が薄いのでのびやすいからである。このようにしてシリコンを 熱業子間接続に用いることが可能となる。このようなシリコンの使用は大きなサーモバイルでは実

本発明の熱素子は稠断面において正方形なものとして図示し説明したが、この断面は矩形であつてもよい。場合によつては「型および」型の導通特性ととに異なる横断面積を与えてそれらの抵抗性を平衡させるようにすることが望ましいことである。

また別の実施例においては、81 - Ge スライス はラッピングに先立つてこのスライスの片面に支 持ガラス層を単に結合することにより所望の習さ にラッピングできるようにする。これは上述のサ ントウイッチラッピングの変形にすぎない。

さらに他の利点としては、低温用の実施例の場

するようにラングする。 滞付のシルコン・ゲルマニウム合金スライスを有するこのサーモスライスの関係、 シリコン・ゲルマニウム合金スツースの厚さが 0.005 インチに汲少するまでラッピを表 でいては その端部のシリコン・ゲルマニティインの がには その端部のシリコン・ゲルマニティイルの は その端部のシリコン・ゲルマニティイルの は その間に さるの で さるの間に 当初あつた ガラスの厚さを 返少さる。

図 出力電圧は圧接点かまたは第8図について 詳述したように海に埋設した出力リート線を介し て得られる。

上述の記載においてはシリコン・ゲルマニウムスライスをその本来の薄さにまで液少させるために中間のガラス層に結合した B1 - Ge スライスのサンドウイツチ構造体を形成してラッピング作業に耐えるに必要な構造的な剛性を与えるものとして脱明したが、積層構造体 2 6 は従来法によつて比較的厚い寸法のものとしておくことも可能である。

(76)

合たとえばエポキンのような高抵抗性絶縁体を上述の方法に用いたガラスの代りとして使うことができる。

### 4. 図面の簡単な説明

10・・・シリコン・ゲルマニウム合金インゴット、12・・・平行四辺体、14・・・スライス、16

8 ・・・ ガラス層 ・・・ 秩 層 体 、 重 ね 体 、 2 4 ・・・ スライス 、 2 6 ・・・ 8 ・・・ サーチ パイル 3 0 ・・・ スラ

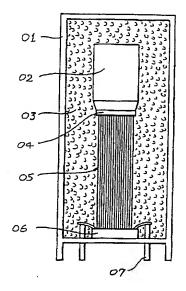
イス、301・・・接触領域、32・・・出力器、38

・・・ 金属ワイヤまたはリポン。

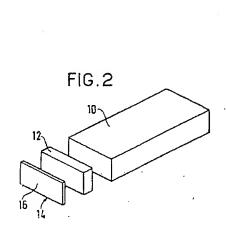


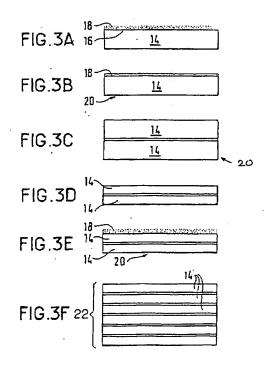
図面の浄鬱(内容に変更なし)

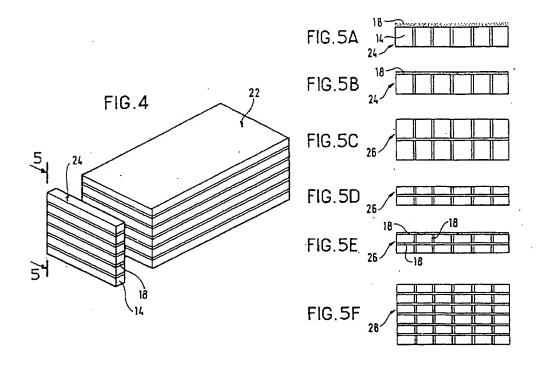
FIG.1

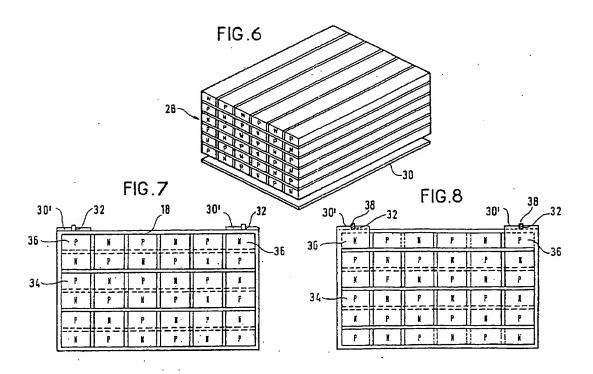


(79)











昭和52年3月午日

特許庁長官片 山 石 即 殿

1. 事件の表示 特顧 昭 52 年 7910 号

2. 発明の名称 サーモバイルの製法

3. 補正をする者 事件との関係 出願人

氏名コンバニー。アンデュストリエル。デ。

テレコミニニ カンオン・シト・アルカ

4. 代 理 人 テル

〒100 東京都千代田区有築町1-8-1

日比谷バークビル503(電話214-1477)

(5166) 木 正 村

5. 通知の日付 昭和 年 月 日発送

6. 補正により増加する発明の数

7. 補正の対象

(1) 発明者および代表者名を記載した訂正顧書

1 通

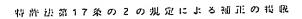
(2) 委任状

通

(3) 図面の浄雪 (内容に変更なし)

4 -





照和 52 年特許頻第 7910 号(特別昭 53-95588 号 昭和 53 年 8 月 21 日 発行 公開特許公報 53-956 号掲載)につ いては特許法第17年の2の規定による補正があっ たので下記のとおり掲載する。 7(2)

Int.Cl*.	識別記号	产内整理指导
HOIL 35/34		6 4 2 8 - 5 F
· .		

手 続 補 正 俳(帯光耐水と同時)

昭和 5 9年 1月/7日

特許庁長官 若杉 和 夫 致

1. 事件の表示 特 顧 昭 52年 7910号

2. 発明の名称 サーモバイルの製法

3. 補近をする省 事件との関係 出 順 人

名 称 シンカル・コーポレーション

4. 化 型 人 〒100東京都干代田区有楽町一丁目8番1号

-日比谷パークビルヂング519号(電話213-0686)

(5166) 水村 正巳意

5 補正の対象 明細数の[発明の詳細な説明]の概

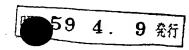
6. 細正の内容

別細铅を次のように訂正します。

- (1) 期 1 0 頁第 8 行「もの」を「モノ」と訂正し ます。
- (2) 第13頁において、第14行「かせる」を「かす」と訂正し、第17行「収容する」を「満 ルさせる」と訂正します。
- (3) 第14页において、第1行「化石燃料」を「 化石燃料の燃焼熱」と訂正し、第3-4行「を 燃焼せしめるパーナ」を削除します。
- (4) 部15 質において、第12行「01」を「1」と訂正し、第13行「02」を「2」と訂正し、同行「04」部行「03」を「3」と訂正し、同行「04」を「4」と訂正し、第14行「05」を「5」と訂正し、第15行「07」を「7」と訂正します。
- (5) . 第18 頁第8 行「性組」を「性能」と訂正し
- (e) 第19頁第12行「サーモバイル、點」を「 サーモバイル點」と訂正します。
- (7) 第31頁において、第1-2行「、各スライ

スのふたつの大きな面 1 6 が」を削除し、第10 行「によつて」を削除します。

- (8) 第37頁第6行「気機」を「抑発」と訂正します。
- (9) 第38頁第7行「のの厚さ」を「の厚さ」と 訂正します。
- (m) 第15頁第10行「密封処理する」を「密封 処理をする」と訂正します。
- (B) 第 4 7 頁において、 第 1 5 行「ガラス中」を 「ガラス中に、」と訂正し、 第 1 6 行「界面」 を「との界面」と訂正します。
- (2) 第55頁において、第1行「活性する。」を「この製法においても用いることができる。」と訂正し、第5行「パワー」を「パット」と訂正します。
- (18) 第62頁,第16-19行「これは・・・ことではない。」を「通常はサーモバイルと一体部分をなさない出力リード線を圧接することによって電気接続を果すことができるので、リード線のサーモバイルへの取付けは必須ではない。」



と別正します。

- (14) 靴 6 3 資第 3 行「これらは」を「これらを」 と訂正します。
- (D) 第 6 8 页において、第 5 行「インチ」を「インチ(0.2×2 4×1 3 ミリ)」と訂正し、第 7 一 8 行「インチ」を「インチ(0.17×2 4×1 3 ミリ)」と訂正し、第 2 0 行「0.025 インチ」を「0.025 インチ(0.64 ミリ)」と訂正します。
- (17) 第69頁第4行「0.010インチ」を「0.010 インチ(0.25ミリ)」と訂正します。
- 089 第70 頁第18行「0.0015 インチ」を「 0.0015 インチ (0.038 ミリ)」と訂正します。
- (U) 第71頁において、第1行「0.002インチ」を「0.002インチ(0.05ミリ)」と訂正し、 第14行「インチ」を「インチ(24×13× 2.25ミリ)」と訂正します。
- (20) 年72 百年20行「インチ」を「インチ(24

× 6.46 × 0.25 ミリ)」と訂正します。

- (3) 第73頁第15行「0.8インチ」を「0.8インチ」を「0.8インチ」を「20ミリ)」と訂正します。
- 知 第75頁において、第8行「0.0665 インチ」を「0.0665 インチ(1.69ミリ)」と訂正し、
   第20行「0.0885 インチないし0.005 インチ」を「0.0885 インチ(2.25 ミリ)ないし0.005インチ(0.13 ミリ)」と訂正します。